2020年度 第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日時: 2021年10月20日(水) 13:00~16:25 講演会

会場: オンライン開催(Cisco社: Webex meetingsを使用)

注)参加申込者には、10月初旬に招待状メール(アクセス方法、研究会の運営に関する注意事項等を記載したメール)をご案内致します。

協力: 株式会社 オプトロニクス社、株式会社 イーエクス プレス

★★★ シリコンフォトニクス・実装 ★☆★

講演プログラム

(講演順は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05

事務連絡•幹事挨拶

13:05 ~ 14:05

モザイク状素子の研究動向(仮)

北海道大学 大学院情報科学研究院 准教授

藤澤 剛

14:05 ~ 14:15 休 憩

14:15 ~ **15:15**

シリコン光集積回路で多波長・高スペクトル効率波長分割多重を実現する Cascaded AMZ Triplet型分波器

富士通株式会社 フォトニクスシステム事業本部 先行技術開発室

秋山 知之

15:15 ~ 15:25 休 憩

15:25 ~ 16:25

Si/SiO2系プレーナ光波回路(PLC)によるフルカラーレーザ光源の開発とその超小型映像投影装置への応用

福井大学産学官連携本部 客員教授

勝山 俊夫

担当幹事: 日本ルメンタム株式会社

足立 光一朗

NTT先端集積デバイス研究所

阪本 隼志

事務局: 一般財団法人光産業技術振興協会

浦野 章